

19th International Symposium on Silicon Chemistry

学生及び若手研究者派遣

2020年7月5～10日に、19th International Symposium on Silicon Chemistryがフランスのトゥールーズにおいて開催されます。本協会では19th International Symposium on Silicon Chemistryに参加される学生または若手研究者（35歳以下）の**5名以内**について渡航費用の援助を行いますので、多数の応募をお願いいたします。なお、非会員が応募するケースがかつてあったことに鑑み、**2020年（令和2年）3月31日現在で会員であることを**応募資格とし、応募が採択された場合には引き続き会員であることを求めます。

Organizing Committee: Prof. T. Kato, Prof. M. Wong Chi Man

Venue: Toulouse, France

Website: <http://isos2020.enscm.fr/>

【旅費】

渡航費として10万円を補助する。

【選考委員会】

選考委員長の指示により提出書類は事務局から各選考委員（総計11名）に送付される。選考結果は郵便投票により所定期日までに行われる。

【提出書類】

1. 申込書（所定の様式があります。用紙はホームページからダウンロードしたファイルをご使用下さい。）
2. アブストラクト(英文) (A4で両面印刷1枚) (19th International Symposium on Silicon Chemistryのテンプレートを使用し、A4用紙のおもて面には提出した英文要旨を、うら面には業績リスト〔投稿論文(受理のみ)、学会発表、学会等での受賞歴〕を記載のこと)
上記の書類 **各12部** を下記宛お送り下さい。

提出締切日：令和2年3月1日（日曜日）必着

ケイ素化学協会事務局

〒376-8515

群馬県桐生市天神町1-5-1

群馬大学大学院理工学府分子科学部門

TEL: 0277-30-1339 FAX: 0277-30-1339

E-mail: sscj.jimu@gmail.com

URL: <http://www.sscj.jp/>